MAGNETIC RECORDING MEDIUM

Publication number: JP62219230 1987-09-26

Publication date:

Inventor:

KUBOTA TAKASHI HITACHI MAXELL

Applicant:

Classification: - international:

G11B5/72; G11B5/64; G11B5/72; G11B5/64; (IPC1-7):

- European:

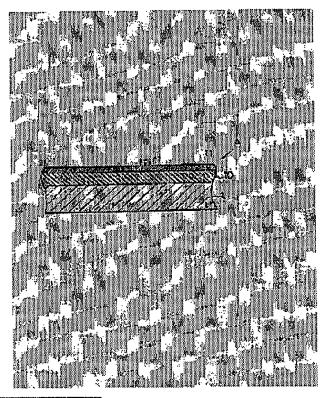
Application number: JP19860059432 19860319 Priority number(s): JP19860059432 19860319

Report a data error here

PAGE 15/18

Abstract of JP62219230

PURPOSE: To form a magnetic recording medium having excellent weatherability by forming a compd. film which contains the carbon atoms and hydrogen atoms and contain titanium and oxygen having oxygen atoms of >=1.0 times the number of titanium atoms on a ferromagnetic metallic layer formed on a substrate. CONSTITUTION: This recording medium is constituted by forming the compd. film which contains at least the titanium (Ti) and oxygen (O) and contg. the carbon atoms and hydrogen atoms having O of >=1.0 times the ratio of the number of atom of the Ti. The into of the number of atoms of the Ti and O is good when the film contains the O at 1.0-3.0 times the Ti. The structure of the titanium oxide in the film is not obtainable if the O is <1.0 times and therefore the above-mentioned effect it no exhibited. The film is brittle and the powdering arises in some cases in the stage of film formation if the ratio exceeds 3.0 times. Such ratio is, therefore, undesirable. The protective film contg. the structure of bivalent-quadrivalent titanium oxide is thereby obtd. and therefore, the weatherability to conditions of corrosive gases or high temp, and high humidity is improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

爾日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-219230

@int_Cl,1

識別記号

斤内較理番号

@公開 昭和62年(1987)9月26日

G 11 B 5/72

7350-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

69発明の名称

磁気記録媒体

頭 昭61-59432 ②特

❷出 昭61(1986)3月19日

母 明 者

保 田

隆

茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

日立マクセル株式会社 の出 願 人

茨木市丑寅1丁目1番88号

弁理士 武 ②代 理 人 題次郎

1. 晃明の名称

磁気記録媒体

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 益休上に企属もしくはそれらの合金からなる 強磁性金属層を形成し、強磁性金属層の上に少なっ くともチタンならびに世靑を含み、その原子敷比 がチタンに対して1.0 悋以上の股業を有する炭 類原子と水淵原子を含む化合物被威を形成したこ とを特徴とする磁気記録媒体・
- (2) 特許請求の範囲第(1) 項配裁において、前記 チタンと機構の原子比がチタンに対して1.0~ 3 . D 俳の範囲に規制されていることを特徴とす. る似気配の操作。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野および発明の目的)

本類明は雌気記録媒体に関り、その目的とする ところは、耐食性に優れた前記磁気記輸媒体を提 供することにある。

(従來の技術)

勉磁性金属層を微気配線層とする磁気配線媒体 は、通常金属もしくはこれらの合金を真空蒸着法 弥によって益体フィルム上に放着してつくられる。 この数気配解媒体は高密度配像に適した特性を有 する反面、大気中で徐々に酸化を受けて最大職家 密度などの磁気物性が劣化するなどの難点がある。

(発明が解決しようとする問題点)

このため健康より、強磁性企爲層上に移々のプ ラズマ立合保護層を設ける検討が行われているが、 前記プラズマ重合保護層を強強性金属層上に形成 した場合。高温多温、あるいは腐食性ガス雰囲気 の条件下に放置すると比較的短時間で腐蝕する場 合があり、未だ耐食性に関して充分ではない。

この現明は、上記強磁性金属層の膨大という久 点を解決し、もつて對鉄性に優れた磁気記録媒体 を提供するにある。

【問題を解決するための手頭】

本野朋は、強磁性金属圏上に少なくともチタン (Ti)ならびに酸湖(Q)を含み、その原子敷比が Tiに対して1.0倍以上のOを打する旋薪原子

特開昭62-219230(2)

と水源原子を含む化合物被膜を形成したことを特徴とするものである。

このような構成をとることにより、前配化合物 被戯内に2個、3節、4個の酸化チタンの構造を 含む保護膜が得られるため、耐食性ガス、あるい は高温多温の条件でに対する財像性が改善される。

取合物のモノマーガスとしては、ビス(シクロベンタジエニル)チタニウムや、チタニウムテトラエトキンド、チタニウムテトライソプロポキンド等のチタン酸エステルが昇速である。これら少なくとも1額以上とO。ガスの混合ガスで宜合させるのが好ましい。

T 1 と 0 の原子敷比は、T 1 に対して 1 . 0 ー3 . 0 倍の 0 を含む場合に良好であり、O が 1 . 0 倍未調では破蹊内に敗化チタンの構造が得られないため、上記の効果が発揮されない。また 3 . 0 倍を超えると破蹊が疑くなつたり、成隣時に粉末化する場合があるため野しくない。

プラズマ 集合を行なう場合のガス圧および高層 数電力は、ガス圧が高くなるほど折出速度が速く たる反面、モノマーガスが比較的低分子長で政合されて確い被談が得られない。また、ガス圧を低くして高階設定が得られない。また、ガス圧を低くして高階設定が高くて比較的確い被殴力を高いるが、ガス圧を低くしずだたり高限してしたのでは、ガス圧を0.03~3トールとの発酵内とするのがより針ましい。

このようにしてプラズマ包含によって被着形成される被頭はち肉であり被脳内に酸化チタンの譲込を含んでおり、使つてこの化合物被脳が形成されると動偶性が一段と向上する。このような化合物被脳所は10~500オングストロームの範囲内であることが好ましく、脳戸が称すすぎるとスペーシングロスの問題が超こるため好ましくない。

(突旋例)

次に本語明の実施所について観明する。 実施例し

がき | 0 p m のポリエステルフィルムを裏空類 労戦闘に装成し、 1 × 1 0 -* トールの真空下で コバルトを加熱発生させて確認ポリエステルフィ ルム上に 0・1 p m のコパルトからなる強磁性金 成果を略成した。

次いで第2回に示すプラズマ処理数数を使用し、 前途の艱難性金属層を形成したポリエステルフイ ルム1を処理権2内の原反ロール3からキヤンロ ール4にそつて送り、密き取りロール5に遊き取 るようにセットした。

ついで、処理権 2 内に取り付けたガス導入官 6 からピス (シクロベンタジニエル) テタニウム 1 0 0 s c c m の 優合 ガンスを終入し、ガスだ 0・0 2 トールとした。 そして 6 所放 中加 電優 7 に 1 3・5 6 M H z・2 5 0 W を 中加 して ブラズマを 重合し、 2 0 0 オングストロームの 炭素 成子を らびに 木来 原子を含む 化合

物被膜を形成した。なお図中8は高周線電点、9 は排気系である。

第1回は本籍明の実施例に係る磁気記録媒体で、 圏中の10は強性性金属力、11は化合物被機で ある。

突阵例 2

実施例1の化合物機関の形成において、ビス (シクロペタンジエニル)チタニウムと酸素ガス の混合ガスに代えてデタニウムテトラエトキシド のモノマーガスを150°sccmの過量で導入し た以外は実施例1と回機にして磁気記録媒体を製 消した。

比較的し

実施例1の化合物設勝の形成において、酸素ガスの導入を含いた以外は実施例1と同様にして磁気記録は全要造した。

比較何2

実施例2の化合物破骸の形成において、酸焼ガス20sccmを混合して導入した以外は実施例2と可憐にして餓気記締媒体を裏遊した。

特開昭62-219230(3)

比較例3

夹施例2の化合物被膜の形成において、チタニウムテトラエトキシドのモノマーガスに代えて、エチレンのモノマーガスを170gccmの洗魚で導入した以外は宍施例2と同様にして超気起線線体を製造した。

612-455-3801

比較何4

実施例1において、化合物数限の形成を省いた 以外は実施例1と同様にして磁気配動媒体を製造 した。

・ 【発明の効果】

各変施制および比較例で得た磁気テープを所定の面積となるように成断し、これらを60℃、80%RHの条件下に動図し、1週組結過後の最大磁攻密度を静設的の最大磁攻密度と比較して劣化率を開べた。また各試料を30±を0.01
PPm・NO=を0.01
PPm・NO=を0.01
PPmを可じた耐食性ガスの雰囲気ができる。01
PPmを可じた耐食性ガスの雰囲気ができる。01
PPmを可じた耐食性ガスの雰囲気がある。なお、皮質した。これらの結果を次の表に示す。なお、皮質に関いている。

に僅れていることがわかる。

なお、前記表施例では強雄性金属からなる磁性 層を蒸者によって形成したが、本発明はこれに吸 定されるものではなく、スパンタリングや強布法 によって磁性層を形成してもよい。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本類明の実施例に係る磁気配像維体の 拡大筋固図、第2 図はその磁気記録媒体を要適す るためのプラズマ処理複数の概略構成圏である。

1 ……ポリエステルフイルム。10 ……強磁性 金周辺、11……化合物被膜。

代理人 弁理士 柔順灰加



中のTI、Oの原子敷比はXPS分析解除より算出した似である。

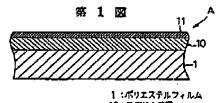
长

	ri: o	劣化率(%)	目视解征炎
实施例 1	1:1.5	3 . 2	0
夾旋倒 2	1:2.5	3 . 5	0
比較例1	1:0.3	7.0	Δ
比較何2	1 2 4 . 0	10.5	×
比較阿3	-	9.5	Δ
比較何4	_	16.0	×

口:不改、ほぼ不変、△:腐食部分あり、

×:念面に腐食

上表から明らかなように、この死明で得られた 強気テープ(露施例1~2)はいずれも比較例1 ~4で得られた磁気テープに比べ、最大磁東密度 の劣化単が低く、さらに肩衣性ガスの環境試験に おいても明らかに腐敗が防止され、このことから 本効明によつて得られる磁気配縁機体は、射候性



1:ボリエステルフィルム 10:列収性金属層 11:化合物形限

